Ce:KNSBN 晶体中的光扇效应及其图像存储

李盼来 郭庆林 王志军 庞立斌 梁宝来

(河北大学物理科学与技术学院,保定 071002. E-mail: lipanlai@sohu.com)

摘要 采用非同时读出条件下的两波耦合实验装置,以单束光入射Ce:KNSBN光折变晶体,研究了入射 光强度和光入射角对Ce:KNSBN晶体中光扇效应的影响.研究发现,光扇效应存在明显的入射光强度阈 值特性,入射光强度阈值为 38.2 mW/cm²;对应相同的入射光强度,光入射角θ 为 15°时稳态光扇强度 *I_{fsat}*最强.研究了入射光调制对晶体中光扇噪声及体全息存储的影响,入射光调制抑制了光扇噪声对 Ce:KNSBN晶体两波耦合及体全息存储的影响,使得再现图像质量得到了明显改善.

关键词 Ce:KNSBN 晶体 光扇效应 阈值特性 图像存储

"光扇"是高增益光折变材料中最常见的一种光 感应光散射、作为噪声严重影响着光折变晶体在光 存储和光学信息处理等领域中的应用。目前人们已 经对LiNbO3 晶体中的光扇效应进行了较详细的研究, 如刘思敏等人^[1]认为Fe离子的掺入是LiNbO3 晶体中 扇形散射光增强的重要原因;而Zhang等人^[2]通过在 LiNbO3:Fe晶体中加入抗光折变杂质离子Mg、从而减 弱了晶体的光折变效应,在一定程度上抑制了光扇 噪声; Zhang等人^[3]在LiNbO₃:Fe晶体中加入Mg²⁺, Zn²⁺和n³⁺等抗光折变杂质离子,改变了出现扇形噪 声的阈值光强.此外、对掺杂KNSBN晶体中的光扇 效应也进行了一些探索,如Residori等人^[4]研究了 Cu:KNSBN晶体不同c轴取向时光扇效应的动态过程:Ramazza等人^[5]认为Cu:KNSBN晶体两波耦合体光栅 的分辨率受到了光扇噪声的强烈影响: 张金平等人^{6]} 利用泵浦光的o光分量对扇形散射光的非相干擦除作 用、提高了Ce:KNSBN晶体两波耦合有效增益; 郭庆 林等人^[7]研究了Ce:KNSBN晶体两波耦合中光扇效应 的动态响应过程. 但是, 如何抑制掺杂KNSBN 晶体中的光扇噪声,进而改善晶体全息存储质量等 问题还在进一步的研究之中.本文采用单频 532 nm 激光入射Ce:KNSBN晶体,系统地研究了Ce:KNSBN 晶体中光扇效应随入射光强度及光入射角的变化情 况;引入调制技术,探索了入射光调制对晶体中光扇 噪声及体全息存储的影响,并对实验结果进行了相 应的物理分析.

1 实验

图 1 为非同时读出条件下晶体两波耦合实验装 置. 单频固体激光器输出的 532 nm 激光经偏振分光 晶体 BS 分为两束作为信号光 I_s 和泵浦光 I_p . I_s 和 I_p 对称的入射到晶体上, 光入射角为 2 θ . 光电探测器 D₁和 D₂分别接收 I_s 和 I_p 在晶体另一侧的透射光 I_s' 和 I_p' . 通过测量加载 I_p 前后 I_s' 的变化, 可得有效增益 G; 关闭信号光, 记录 I_p' 的时间演化情况, 可以研究 晶体中光扇效应的入射光强阈值特性. 图 1 中 M₁和 M₂为宽带金属膜反射镜, HWP₁和 HWP₂为半波片, P₁ 和 P₂ 为偏振片, 实验所用晶体为山东大学晶体研究



图1 实验装置

2006-09-28 收稿, 2006-11-27 接受

河北省自然科学基金项目(批准号: F20060010023)资助



所生产的 5 mm×5 mm×5 mm Ce:KNSBN 晶体. 用图 2 代替图 1 中信号光部分,其中傅立叶透镜 L_1 和 L_2 组 成 4f 系统,通过晶体两波耦合将物体的信息记录在 4f 系统频谱面上的 Ce:KNSBN 晶体中,以连续的泵 浦光读取存储在晶体中的信息,通过晶体后的 L_2 将 再现图像,成在置于 L_2 后焦面的屏上,利用 CCD 采 集接收屏上的成像.

2 结果与讨论

2.1 入射光强度及光入射角对光扇效应的影响

定义光扇强度为 $I_f(t) = I'_{t=0}-I'_t$, 当I'(t)到达稳态 时,可得稳态光扇强度 $J_{fsat}^{[8]}$.采用非寻常光入射晶 体,选取光入射角 θ 分别为 10°, 12°, 14°, 15°, 16°和 18°,通过记录各 θ 角,入射光强度I分别为 12.7, 5, 38.2, 51.0 和 57.3 mW/cm²时,透射光强I'随时间的演 化情况,计算可得 I_{fsat} ,结果如图 3 和 4. 由图 3 可以 看出,I较小时, I_{fsat} 随I增大的趋势并不明显;只有当I大于 38.2 mW/cm²时, I_{fsat} 才开始随I的增强而明显增 强,这表明光扇效应存在明显的入射光强度阈值特 征,且各 θ 角下入射光强度阈值均为 38.2 mW/cm²,



但是, 对应相同的 *I* 值, θ 不同时, I_{fsat} 不同. 由图 4 看 出, I_{fsat} 先随 θ 的增大而增大, 当 θ 为 15°时到达峰值, 而后随 θ 的增大 I_{fsat} 减小; 同时, 对应相同的 θ 时, I_{fsat} 会随着 *I* 的增大而增大, 如 θ 为 15°时, 随 *I* 的增大, I_{fsat} 由 0.23 增大到 1.81 mW/cm².



综合以上结果可知Ce:KNSBN晶体中的光扇效 应明显依赖于入射光强度和光的入射角.分析认为, 光扇是入射光与晶体中近前向散射光之间的光耦合 所形成的具有一定空间分布的、被放大的散射光,即 实质是Ce:KNSBN晶体中入射光与散射光的多组两 波耦合,以前的研究结果证明当入射光为非寻常光 且光入射角为 15°时, Ce:KNSBN晶体中的有效两波 耦合增益系数最大^[9],因此该条件下的稳态光扇强度 也最大.此外,光入射角的改变也会造成激光束在晶 体内有效传播光程的改变.计算表明,当光入射角分 别为 10°和 15°时,二者的有效光程差小于总有效光 程的 1%,因此可忽略激光束在晶体内实际传播产生 的有效光程差带来的影响.而Ce:KNSBN晶体中的光 扇效应存在明显的入射光强度阈值、且入射光强度

阈值不依赖于光入射角、可从光扇的实质找到合理 解释. 光扇是Ce:KNSBN晶体中入射光与散射光的多 组两波耦合,其建立是晶体中散射光与入射光形成 噪声光栅的一个自洽过程,由于Ce:KNSBN是扩散型 电荷迁移的光折变晶体、所以散射光自动满足布喇 格相位匹配条件而得到自衍射放大。但是、噪声光栅 的形成依赖于入射光的强度以及晶体中杂质、空位和 缺陷的浓度、当入射光强度较小时、光生载流子很少、 这些载流子甚至不足以填充光照区附近的受主中心, 因此不会形成载流子的浓度梯度周期分布,也就不 会形成折射率光栅.只有当入射光强度足够大,光生 载流子足够多、这些载流子可以迅速填充光照区附 近的受主中心、并通过不断的激发、迁移和俘获过程 扩散到暗光区从而形成噪声光栅、故噪声光栅的形 成存在入射光强阈值特性、只有当入射光强高于阈 值光强时、才能形成噪声光栅、且入射光强的阈值只 依赖于晶体本身的杂质、空位和缺陷的浓度、而与光 入射角无关.

2.2 入射光调制对晶体中光扇噪声的影响

()入射光调制对晶体两波耦合动态过程的影响.

一般情况下, 晶体两波耦合实验中的信号光较 弱、低于光扇效应的入射光强度阈值、因此只对强度 较大的泵浦光进行调制.为了便于观察入射光调制 对晶体中光扇噪声的影响,实验中先打开泵浦光 100 s、然后再引入信号光实现晶体两波耦合. 打开图 1 中的调制斩波器,实现 Ce:KNSBN 晶体两波耦合,光 入射角 $2\theta = 30^\circ$, 入射光强度 $I_o = I_p + I_s = 50 \text{ mW/cm}^2$, 入射光光强比 I_p/I_s = 50. 利用实时数据采集系统记录 加载泵浦光后信号光的透射光强 Is' 随时间变化情况, 图 5 给出了其包络曲线、其中曲线 a 代表信号光与泵 浦光同时打开情况;曲线 b 为信号光滞后泵浦光 100 s打开情况;曲线c为信号光滞后泵浦光调制(调制斩 波占空比为 1:1, 调制频率 175 Hz)情况. 由曲线 a 可 以看出,开始时刻晶体两波耦合过程抑制了光扇的 发展,从而 I,'随时间的延长而增大,当两波耦合作用 时间约为 150 s 时, I_s 到达峰值约为 5.1 mW/cm², 而 后由于光扇逐渐建立, 消耗了泵浦光能量, 致使 I, 逐 渐下降,当两波耦合作用时间约为250s时,L/下降到 稳定值约为 4.4 mW/cm², 说明此时光扇建立完成; 而曲线b显示、由于泵浦光先于信号光打开100s、致 使泵浦光光扇在晶体两波耦合开始之前就得到了充



分发展、消耗了泵浦光的能量、当晶体两波耦合开始 后,在晶体内只建立折射率光栅,通过光栅衍射,泵 浦光向信号光转移能量, 然而 I。'变化比较平缓, 没有 明显的峰值, 稳态值约为 3.9 mW/cm^2 ; 曲线 c 显示, 开始时刻由于晶体两波耦合折射率光栅的建立抑制 了光扇的发展,因此曲线 c 的演化趋势与曲线 a 类似, 但两波耦合作用时间为 150 s 时, 二者的演化趋势开 始不同、曲线 c 中 I,'没有减小而是继续增大、稳定值 约为 5.4 mW/cm². 这主要是由于晶体两波耦合过程 中调制双光束中的泵浦光,使得两束光之间产生了 微小的频差、在晶体中形成运动的干涉条纹;同时、 光辐照产生的光生伏特电场会使光栅运动、在一定 的调制周期下、当运动的干涉条纹与运动的光栅之 间有合适的位相差时、晶体中的光扇噪声就会得到 抑制、从而使泵浦光向信号光转移的能量增加、信号 光透射光强变大.

()调制频率随光入射角的变化情况

在上述()实验的基础上,选取入射光总光强 I_o = 50 mW/cm²,入射光光强比 I_p/I_s = 50,研究调制频 率和增益改善 G_m/G_f 随光入射角 2 θ 的变化情况,其 中 G_m 为泵浦光调制下获得的最大增益 $G = \frac{I_s(d)_{I_p \neq 0}}{I_s(d)_{I_p = 0}}$, G_f 为同条件下未调制时所获增益,结果如图 6 和 7. 由图 6 可以看出,随 2 θ 的增大,调制频率逐渐减小, 如 2 θ = 24°时,对应的调制频率为 225 Hz; 2 θ = 30° 时,对应的调制频率为 175 Hz. 图 7 显示,随 2 θ 的增

大 G_m/G_f 先增大后减小、当 2 θ = 30°时, G_m/G_f 到达峰

值 1.45.





图 8 各条件下再现图像 (a) 泵浦光关闭时,物在屏上所成的像;(b) 泵浦光未调制情况下的再 现图像;(c) 泵浦光调制情况下的再现图像

2.3 入射光调制对晶体图像存储的影响

根据上述实验结果,以图 2 光路代替图 1 中信号 光部分,进行入射光调制条件下的晶体全息存储实 验.实验中调制频率取 175 Hz,调制斩波占空比取 1:1,为了使调制与未调制达到相同的增益效果,特 取调制记录时间为未调制时的两倍,记录结果如图 8. 图 8(a)为泵浦光关闭时,物在屏上所成的像;图 8(b) 和(c)分别为泵浦光未调制和调制情况下所得到的再 现图像. 比较图 8 (a)和(b),由于光扇噪声的影响,图 8(b)中边界和条纹部分都比较模糊,丧失了图 8(a)的 细节;而图 8(c)中条纹和边界处都很清晰,与图 8(a) 所含信息基本一致. 上述结果表明入射光调制抑制 了 Ce:KNSBN 晶体中的光扇噪声,改善了再现图像 的质量.

3 结论

以单束 532 nm 激光入射 Ce:KNSBN 晶体,系统 研究了 Ce:KNSBN 晶体中光扇效应随入射光强度及 光入射角的变化情况. 实验结果表明, Ce:KNSBN 晶 体中的光扇效应存在明显的入射光强度阈值特性, 且该阈值与光入射角无关,为 38.2 mW/cm²; 对应相 同的入射光强度, 随光入射角θ的增大,稳态光扇强 度 *I_{fsat}*先增加后减小,当θ = 15°时到达峰值; 同时对 应相同的光入射角时, *I_{fsat}* 会随着入射光强度的增大 而增大.采用入射光调制技术可抑制晶体中的光扇 噪声,提高晶体两波耦合有效增益,从而获得高质量 的晶体全息存储再现图像.

参考文献

- 刘思敏,郭儒,许京军.光折变非线性光学及其应用.北京:科 学出版社,2004.265—279
- 2 Zhang G Y, Xu J J, Sun Q, et al. Study of resistance against photorefractive light-induced scattering in LiNbO₃:Fe, Mg crystals. Proc SPIE, 1995, 2529: 14–17 [DOI]
- 3 Zhang G Q, Zhang G Y, Liu S, et al. The threshold effect of incident light intensity for the photorefractive light-induced scattering in LiNbO₃:Fe, M (M = Mg²⁺, Zn²⁺, In³⁺) crystals. Appl Phys, 1998, 83(8): 4392—4396[DOI]
- 4 Residori S, Ramazza P L, Zhao Mingjun. Dynamics of beam fanning in Cu-doped KNSBN. Opt Comm, 1993, 102(1-2): 100—104[DOI]
- 5 Ramazza P L, Zhao M J. Experimental study of two wave mixing amplification Cu doped KNSBN. Opt Comm, 1993, 102(1-2): 93— 99[DOI]
- 6 张金平, 郭庆林, 魏艳红, 等. 光扇效应对 Ce:KNSBN 记录偏振 组态的影响. 光学学报, 2004, 24(3): 309—312
- 7 郭庆林, 刘峰, 梁宝来, 等. Ce:KNSBN 晶体两波耦合中的光扇 效应. 光学学报, 2004, 24(4): 527—530
- 8 Segev M, Ophir Y, Fischer B. Nonlinear multi two-wave mxing, the fanning process and its bleaching in photorefractive media. Opt Comm, 1990, 77(2-3): 265-268[DOI]
- 9 梁宝来,王肇圻,官玖洪,等. Ce:KNSBN 光折变晶体光栅衍射 特性研究.光学学报,2000,20(7):1021—1025